



บทที่ 6

สรุปและวิจารณ์

ในการวิจัยนี้ได้เริ่มต้นจาก การปลูกผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำ ZnSe จากสถานะไอ ให้ได้ผลึก ZnSe ที่บริสุทธิ์ มีความสมบูรณ์ของผลึกสูง และเป็นผลึกเดี่ยวขนาดใหญ่ ค่าคงที่และโครงสร้างผลึกด้วยการถ่ายภาพการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แบบผง การถ่ายภาพเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แบบสะท้อนกลับช่วยในการตัดหน้าผลึกให้มีระนาบผลึกตามต้องการ ลดสภาพต้านทานไฟฟ้า และโด๊ปผลึกให้ได้ทั้งชนิด n และ p วัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของผลึก ZnSe สภาพต้านทานสูงด้วยกระแส SCL และเทคนิคทางไมโครเวฟ สำหรับผลึก ZnSe ที่มีความต้านทานต่ำได้วัดสภาพต้านทานด้วยวิธีเวนเดอร์เพาว์ วัดความเข้มข้นพาหะด้วยเทคนิค C-V ของรอยต่อ MS และ MIS และตรวจสอบด้วยการวัดฮอลล์ ศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของผลึก ZnSe ด้วยการวัดการดูดกลืนแสง ในช่วงการดูดกลืนหลักมูล และที่พลังงานโฟตอนต่ำกว่า

ผลึก ZnSe ที่ปลูกได้จากสถานะไอโดยใช้สารตั้งต้นเป็นสารที่สังเคราะห์เองโดยตรงจากธาตุ Zn และ Se จะมีความบริสุทธิ์มากกว่าที่ใช้ผงสารประกอบ ZnSe สำเร็จเป็นสารตั้งต้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสีของผลึก [13] ดังในตารางที่ 2.2 ในการสังเคราะห์ ZnSe โดยตรงจากธาตุควรเติม Zn ให้มากกว่าปริมาณสัมพัทธ์เล็กน้อย เพื่อชดเชยการกลายเป็นไอของ Zn ภายใต้ความดันไอสูงของ Se จากการถ่ายภาพการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ไม่พบ Zn และ Se เหลือใน ZnSe ที่สังเคราะห์ได้หลังจากการกลั่น แต่จากการปลูกผลึกในบางครั้งจะเกิดเกล็ดสีขาวขึ้นในตำแหน่งที่วางสารตั้งต้น ซึ่งจากการถ่ายภาพเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แบบผง พบว่าเป็น SiO_2 ที่มาจากเศษควอทซ์ที่ปนมากับสารตั้งต้นที่กลั่นได้ ผงสารประกอบ ZnSe สำเร็จมีน้ำเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ลักษณะเส้นในภาพถ่ายรังสีเอกซ์จึงไม่คมชัด ดังในรูปที่ 3.8จ ดังนั้นจึงต้องทำการอินเทอร์พวง ZnSe ก่อนการปลูกผลึก

การใช้แก๊ส H_2 ในการปลูกผลึก ZnSe จากสถานะไอนอกจากจะช่วยลดปริมาณแก๊ส O_2 หรือการเกิดออกไซด์แล้ว บางส่วนของขบวนการปลูกผลึกยังสามารถเกิดจากการพาด้วย

ปฏิกิริยาเคมีของตัวพา H_2 แต่ขบวนการปลูกผลึกส่วนใหญ่ยังคงเกิดจาก ZnSe ที่กลายเป็นไอ (ระเหิด) แล้วตกผลึกบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ตามโปรไฟล์ของเตาที่เลื่อนไป อัตราการเลื่อนเตา (อัตราการลดอุณหภูมิบริเวณปลูกผลึก) จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญต่ออัตราการเกิดผลึก การปลูกผลึกที่อุณหภูมิต่ำจะได้ผลึกเดี่ยวขนาดเล็ก ไปจนถึงเกิดเป็นผลึกพหุพันธ์ ฉะนั้นจึงควรปลูกผลึก ZnSe ที่อุณหภูมิต่ำกว่า $1200^\circ C$ การเกิดผลึกเดี่ยวขนาดเล็กหลายอันเกิดจากการมีนิวเคลียสที่ตำแหน่งอื่นนอกจากที่ปลายแหลม การล่อผลึกจะช่วยบังคับให้เกิดนิวเคลียสขึ้นได้เฉพาะที่ และกำหนดทิศทางระนาบของการปลูกผลึกต่อไป การเลื่อนเตากลับไปกลับมาให้มีการปรับการเกิดผลึกใหม่ (regrowth) ทำให้ได้ผลึกที่สมบูรณ์ และบริสุทธิ์มากขึ้น ผลึกเดี่ยวสมบูรณ์ขนาดใหญ่ที่ปลูกได้มีขนาดใหญ่ถึงหนึ่งเซนติเมตร

จากการถ่ายภาพการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แบบผงของผลึก ZnSe ที่ปลูกได้พบว่ามีโครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์เพียงโครงสร้างเดียว Fitzgerald และคณะ [123] ได้ปลูกผลึก ZnSe ที่มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบเวอร์ทซ์ที่อุณหภูมิ $900^\circ C$ คำนวณหาค่าคงที่โครงสร้างผลึกอย่างละเอียดของผลึก ZnSe ซิงค์เบลนด์ที่ปลูกได้ได้เท่ากับ $5.6682 \pm 0.0004 \text{ \AA}$ ผลึกเดี่ยวในก้อนผลึก ZnSe ที่ปลูกได้ส่วนมากจะมีทวิน ซึ่งจากการถ่ายภาพการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แบบสะท้อนกลับ พบว่าระนาบทวินจะเกิดที่ระนาบ (111) ตามลักษณะของโครงสร้างซิงค์เบลนด์ (FCC) ใช้แนวทวินและแนวผิวเปิดเป็นแนวเริ่มต้นตัดผลึก และใช้การถ่ายภาพการเลี้ยวเบนแบบสะท้อนกลับช่วยในการตัดหน้าผลึก ให้ได้ระนาบที่วัดขึ้นตามต้องการ เล็งหน้าผลึกให้ตั้งฉากกับลำรังสีเอกซ์ด้วยเลเซอร์ He-Ne ซึ่งทำให้สามารถตัดหน้าผลึก ZnSe ให้ได้ตามระนาบ {100}, {110} และ {111} โดยมีความผิดพลาดเพียง 2°

จากการศึกษาสมบัติบ่งชี้ I-V และการหาความสูงของกำแพงศักย์ของจุดสัมผัสโลหะชนิด ๆ ต่าง พบว่าจุดสัมผัสโอห์มมิกที่ดีสำหรับผลึก n-ZnSe ได้แก่ โลหะผสม $44In:14Cd:42Sn$ และสำหรับผลึก p-ZnSe ได้แก่ ซิลเวอร์เฟนท์ ในผลึก n-ZnSe โลหะผสม In จะแพร่และโดปชนิดอย่างหนัก (n^+) บริเวณรอยต่อ กำแพงศักย์จึงแคบลงมากพอที่กระแสจะลอดผ่าน ส่วนในผลึก p-ZnSe สถานะที่ผิวและค่า work function ของซิลเวอร์เฟนท์ที่มีค่ามาก จะทำให้ได้จุดสัมผัสโอห์มมิกที่ดี

กระแส SCL ในผลึก ZnSe ที่มีสภาพต้านทานสูงมาก จะขึ้นกับความต่างศักย์กำลังสอง โดยไม่ขึ้นกับสมบัติการนำไฟฟ้าของผลึก แสงช่วยให้ช่วงกระแสโอห์มมิกกว้างขึ้น ใน

การศึกษากระแส SCL ในภาวะชั่วคราว จะพบว่าอิเล็กตรอนบางส่วนจะถูกแตรป ที่ระดับพลังงาน
 ในช่องว่างแถบพลังงาน ได้คำนวณหาค่าคงที่ไดโอิเล็กทริกของผลึก ZnSe ที่ปลูกได้ที่มีความถี่
 ต่ำ (1MHz) ด้วยการวัดความจุไฟฟ้าได้เท่ากับ 8.92 สภาพต้านทานไฟฟ้าและค่าคงที่
 ไดโอิเล็กทริก (ค่าสภาพยอมเชิงซ้อน) ที่ความถี่ไมโครเวฟ คำนวณได้จากการหาสัมประสิทธิ์
 การสะท้อนไมโครเวฟของผลึก ZnSe ที่ปลูกได้ โดยการตรวจสอบความสมดุลของเมจิกที่บิริดจ์
 ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ $3 \times 10^{10} \Omega \text{cm}$ และ 8.76 ตามลำดับ ค่าคงที่ไดโอิเล็กทริกในช่วง
 ความถี่ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน

ได้ลดสภาพต้านทานไฟฟ้าและโคมผลึก ZnSe ที่ปลูกได้สามวิธี ขึ้นกับความเหมาะสม
 ของสารที่ใช้โดปดังในตารางที่ 4.4 สำหรับ Zn, Se และ Al ใช้วิธีเผาผลึก ZnSe
 ในไอสารเหล่านี้ที่อุณหภูมิสูงแล้วระงับความร้อนทันที อีกวิธีหนึ่งสำหรับ Zn และ Ga ใช้
 การเผาผลึก ZnSe ในสารหลอมเหล่านี้ที่อุณหภูมิต่ำแล้วค่อย ๆ ลดอุณหภูมิ และสำหรับ Cu
 ใช้วิธีจุ่มผลึก ZnSe ลงในสารละลายที่มีไอออนของ Cu แล้วนำไปแอนนัลในบรรยากาศ H_2
 จากการวัดชนิดการนำไฟฟ้าด้วยการวัดฮอลล์และรอยต่อ MS และ MIS พบว่าผลึก ZnSe
 (II-VI) ที่โดปด้วย Ga และ Al (ธาตุหมู่ III) จะได้ผลึกชนิด n และการโดปด้วย Cu
 (ธาตุหมู่ I) จะได้ชนิด p ทั้งนี้เนื่องจากธาตุเจือปนหมู่ III และ I จะไปแทนที่ Zn
 (ธาตุหมู่ II) ทำให้มีอิเล็กตรอนเกินและขาดไปหนึ่งตัวต่ออะตอมเจือที่ถูกไอออนไนท์หนึ่งอะตอม
 [29], [102] การโดปด้วยธาตุหมู่ V และ VII จะไปแทนแผลกซ์ของ Se ในผลึก ZnSe
 เช่นเดียวกัน [20] การเผาผลึก ZnSe ใน Zn จะได้ผลึกชนิด n เนื่องจากการชดเชย
 จากเวเลนซ์ผู้รับของ Zn จะลดน้อยลง [10] พลังงานไอออไนซ์ของ ZnSe:Zn(m)
 มีค่าประมาณเท่ากับ ค่าที่คำนวณได้จากโมเดลของไฮโดรเจน การเผาผลึกใน Se
 ยังคงได้ผลึกที่มีสภาพต้านทานสูงจึงไม่สามารถวัดชนิดการนำไฟฟ้าได้ แต่ Yu และ Park
 [94] ได้รายงานว่าจะได้เป็นผลึกชนิด p เนื่องจากการเพิ่ม (ลด) ของเวเลนซ์ผู้รับ (ผู้ให้)
 ของ Zn (Se) อนึ่งการเผาผลึก ZnSe ใน Zn ยังลดปริมาณสิ่งเจือปนอื่นออกด้วย [10]

ในผลึก n-ZnSe สภาพต้านทานจะมีค่าลดลงในผลึก ZnSe:Zn(v) , ZnSeGa ,
 ZnSe:Zn(m) และ ZnSe:Al ตามลำดับดังในตารางที่ 4.6 Al และ Ga ต่างเป็นการ
 โดปด้วยธาตุกลุ่ม III แต่ ZnSe:Ga มีสภาพต้านทานสูงกว่า ZnSe:Al มากเพราะผู้ให้ใน
 ZnSe:Ga จะยังคงถูกชดเชยอย่างมาก เนื่องจากระดับพลังงานของ $\text{V}_{\text{Zn}}\text{Ga}$ ลึก
 มากเมื่อเทียบกับระดับพลังงานของ $\text{V}_{\text{Zn}}\text{Al}$ ดังนั้นการเกิดการชดเชยใน ZnSe:Ga

จึงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าใน ZnSe:Zn ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.1 ผลึก ZnSe:Al มีสภาพต้านทานต่ำที่สุดและมีระดับพลังงาน ไอออนไนซ์ของสิ่งเจือปนที่ต่ำที่สุด ฉะนั้นจึงสมควรใช้ Al เป็นตัวโด๊ปผลึก ZnSe ให้เป็นชนิด n ได้คำนวณสภาพเคลื่อนที่ได้ของผลึก n-ZnSe:Al จากการวัดฮอลล์ โดยในช่วงอุณหภูมิสูง (>100K) สภาพเคลื่อนที่ได้จะจำกัดด้วยการกระเจิงของโฟนอนเชิงแสงตามยาวแบบมีขีด สำหรับที่อุณหภูมิต่ำ (<100K) สภาพเคลื่อนที่ได้จะจำกัดด้วยการกระเจิงจากสิ่งเจือปนดังในรูปที่ 4.22 จากค่าสภาพเคลื่อนที่ได้และสภาพต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้เทียบกับการคำนวณของ Ruda [103] จากรูปที่ 4.23 จะได้ดีกรีของการชดเชยเท่ากับ 0.9 ผลึก ZnSe:Cu เป็นผลึก ZnSe ชนิด p ที่มีสภาพต้านทานต่ำ ความเข้มข้นพาหะของผลึก n-ZnSe (ZnSe:Ga, ZnSe:Zn(m) และ ZnSe:Al) คำนวณได้มาจากการวัดสมบัติบ่งชี้ C-V ของโครงสร้างรอยต่อ MS ของโลหะผสม In-Ga หรือ In-Hg สำหรับรอยต่อ MS ของผลึก p-ZnSe:Cu ทำได้ยากจึงได้ทำรอยต่อ MIS โดยใช้ photoresist และออกไซด์เป็นชั้นฉนวน แล้วหาความเข้มข้นพาหะจากสมบัติบ่งชี้ C-V ได้ในทำนองเดียวกัน ความเข้มข้นพาหะของผลึก ZnSe:Al จากการวัดฮอลล์ มีค่าอยู่ในระดับเดียวกันกับค่าที่คำนวณได้จากรอยต่อ MS และ MIS ดังในตารางที่ 4.7

ระดับพลังงาน ไอออนไนซ์ของสิ่งเจือปนที่คำนวณได้ (จากการเปลี่ยนสภาพต้านทานกับอุณหภูมิ) ของผลึก ZnSe ที่โด๊ปด้วยสารต่าง ๆ จะมีค่าลดลง สอดคล้องกับการลดลงของจะค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าตามลำดับ คือ ในผลึกที่มีสภาพต้านทานต่ำ (ZnSe:Al) จะมีระดับพลังงานไอออนไนซ์ต่ำด้วย และการลดสภาพต้านทาน และพลังงานไอออนไนซ์ของผลึก ZnSe ต่าง ๆ ตามลำดับข้างต้น ยังสัมพันธ์สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นพาหะ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 และ 4.7 Woodbury และ Aven [124] ได้สรุปว่าระดับพลังงานไอออนไนซ์ที่ต้นของผู้ให้ในสารประกอบ II-VI จะแปรผันกับความเข้มข้นของพาหะที่ถูกละอองไอออนไนซ์ยกกำลัง 1/3 โดยในผลึก ZnSe จะมีความสัมพันธ์เป็น

$$E_u = (2.81 \pm 1.4 \text{ meV}) - [(4.1 \pm 0.6) * 10^{-5} \text{ meV cm}] (N_u^+)^{1/3}$$

จากการวัดการดูดกลืนหลักมูลจะได้ขนาดช่องว่างแถบพลังงานของผลึก ZnSe กว้าง 2.633 eV ที่อุณหภูมิห้อง ขนาดช่องว่างแถบพลังงานจะกว้างขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิเนื่องจากการสั่นของแลตทิซ (โฟนอน) ลดน้อยลง โดยใช้การคำนวณให้โฟนอนเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้าย่อย [119] จะได้โฟนอนที่เกี่ยวข้องกับการลดขนาดช่องว่างแถบพลังงานมีพลังงานเท่ากับ 31

meV ซึ่งสอดคล้องกับพลังงานของ โฟนอนเชิงแสงตามยาว และยังพบว่าในการดูดกลืน ส่วนทาง การคำนวณพลังงาน โฟนอนที่เหนี่ยวนำให้เกิดสนาม ไฟฟ้าย่อยภายในผลึก ยังสอดคล้อง กับโฟนอนเชิงแสงตามยาวเช่นเดียวกัน การดูดกลืนที่พลังงาน โฟตอนต่ำกว่าขอบหลักมูล พบว่าเป็นการย้ายสถานะแบบเฉียงภายในแถบนำระหว่าง X_1 กับ X_3 และถัดไปเป็น การดูดกลืนจากพาหะอิสระที่กระเจิงจากสิ่งเจือปน (แปรผันโดยตรงกับ λ^{-2})

การวิจัยในขั้นต่อไป

จากงานวิจัยนี้ทำให้เราสามารถปลูก ทดสอบ และทราบสมบัติบ่งชี้ของผลึก ZnSe ขบวนการปลูกผลึกจากสภาวะ ไอสามารถประยุกต์ใช้กับการปลูกผลึกของสารอื่นในกลุ่ม II-VI หรือประยุกต์ใช้ในการปลูกผลึกชั้นอพิเทกซ์จากสภาวะ ไอ (VPE) เช่น CdS/CuInSe₂ หรือ ZnSe/GaAs อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานต่อการปลูกผลึกจากการพาดด้วย ไอสารเคมี (CVD) ผลึก ZnSe ที่ตัดได้ระนาบตามต้องการ สามารถนำไปใช้เป็นฐานรองของอุปกรณ์รอยต่อ เฮเทอโรเจอร์ (heterojunction devices) เช่น CuInSe₂/ZnSe ใช้เป็นหัววัดสัญญาณ จนถึงเซลล์แสงอาทิตย์ [125] และ ZnTe/ZnSe ใช้เป็นไดโอดเปล่งใช้เป็นไดโอดเปล่งแสง สีน้ำเงินที่มีประสิทธิภาพสูง จากการทดลองพบว่าผลึก ZnSe โคปะจะเรืองแสงเมื่อฉายด้วย รังสีเอกซ์จึงควรจะได้มีการศึกษา X-ray fluorescence ของผลึก ZnSe ต่อไป การ ศึกษาสิ่งพร่องในผลึก ZnSe จะทำได้ดียิ่งขึ้นด้วยการถ่ายภาพ X-ray topography [126]

ถึงแม้ว่าการวัดสภาพต้านทานสูงด้วยเทคนิค ไมโครเวฟ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะไม่ต้องทำ จุดสัมผัสโอห์มมิก แต่ยังคงต้องตัดผลึกให้มีขนาดพอดีกับก่อนาคลื่น ทำให้เสียผลึกไป การศึกษาการวัดสภาพยอมเชิงซ้อน โดยปล่อย ไมโครเวฟในอากาศ [127] จะเป็นวิธีที่สะดวกขึ้น อีกทั้งควรจะได้มีการศึกษาการวัดฮอลล์ด้วยเทคนิค ไมโครเวฟ ซึ่งจะช่วยให้ลดผลของจุดสัมผัส [77],[128] ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการโคปโดยการแทนที่ Zn ด้วยธาตุหมู่ I และ III ควรได้มีการศึกษาการโคปโดยการแทนที่ Se ด้วยธาตุหมู่ V และ VII และควรได้มีการ ทำรอยต่อ p-n บนผลึก ZnSe ในปัจจุบันได้มีความสนใจที่จะวัดความจุในภาวะชั่วคราวที่ อุณหภูมิต่าง ๆ ของรอยต่อ MS (หรือ MIS) บนชั้นผลึก ZnSe [21],[22],[27],[101] เพื่อ ทหาระดับพลังงานที่อยู่ลึกในช่องว่างแถบพลังงาน [129]

การศึกษาการดูดกลืน [120] หรือการสะท้อนแสง [55] ที่ความยาวคลื่นมาก ๆ จะ

ทำให้สามารถหาความเข้มข้นพาหะ โดยไม่ต้องทำจุดสัมผัสได้ การวัดการสะท้อนแสงที่พลังงาน
 โฟตอนมาก จะทำให้สามารถหาค่าจริงและค่าจินตภาพของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและการแยกแยะระดับ
 พลังงานเนื่องจากอันตรกิริยาสปีน-ออร์บิทัลได้ [121],[122] ได้ทดลองพบว่าเมื่อให้
 กระแสไฟฟ้าไหลผ่านผลึก ZnSe โดปหรือผ่านรอยต่อ MS [85] ผลึกจะสามารถปล่อย
 แสงได้ การศึกษาสเปกตรัมแสงที่ปลดปล่อยออกมาทั้งจากการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและแสง
 ที่มีพลังงานและความเข้มสูง (photoluminescence) จะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
 พลังงานของตัวผลึกเองและจากสิ่งเจือปน ซึ่งข้อมูลระดับพลังงานของผลึก ZnSe
 นี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด ยังคงมีการศึกษากันมากในปัจจุบัน [26],[29],[89]



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย